

19 日本国特許庁(JP)

⑪特許出願公開

⑩ 公 開 特 許 公 報 (A)

昭63-291294

(i) Int Cl 1

識別記号

厅内整理番号

❸公開 昭和63年(1988)11月29日

G 11 C 17/00

3-09 B-7341-5B

審査請求 未請求 発明の数 1 (全4頁)

郵発明の名称 読出し回路

> ②特 願 昭62-126612

田野 願 昭62(1987)5月22日

②発 明 者

辺

縠

東京都港区芝5丁目33番1号 日本電気株式会社内

②出 願 人 日本電気株式会社

東京都港区芝5丁目33番1号

②代 理 人 弁理士 内 原

発明の名称

銃出し回路

特許請求の範囲

浮遊ゲートを有し電気的に書込み及び消去可能 な絶縁ゲート電界効果型メモリトランジスタをメ モリ素子とする不揮発性半導体記憶装置における 読出し回路において、

前記メモリ素子および該メモリ素子に対する必 要最少限の読み書き回路と同構成の擬似メモリ素 子および擬似回路から成る該擬似メモリ素子の読 出電圧を前記メモリ素子の読出電圧に対するリフ ァレンス電圧として供給するリファレンス電圧発 生部と、

外部から基準電圧を設定するリファレンス電圧 設定部と、

前記リファレンス電圧と前記基準電圧とを比較 する比較部

とを同一集積回路内に設け、前記リファレンス 電圧を設定するときには、前記比較において一致 するまで前記擬似メモリ素子への書込みを行うよ うに前記擬似回路を動作させるようにしたことの 特徴とする読み出し回路。

発明の詳細な説明

〔産業上の利用分野〕

本発明は読出回路、特に、浮遊ゲートを有し電 気的に書込み及び消去可能な不揮発性半導体記憶 装置における読出し回路に関する。

〔従来の技術〕

従来、浮遊ゲートを有し電気的に書込み及び消 去可能な不揮発性半導体記憶素子である絶縁ゲー ト電界効果型メモリトランジスタ(以下メモリ トランジスタと記す)を読出す回路は、マスク ROM、EPROMなどの他のメモリと同様に、 基準電圧発生回路によって作り出された基準電圧 又は基準電流と比較して"1"又は"0"の情報 を読出すようにしている。

〔 発明が解決しようとする問題点〕

上述した従来の読出し回路は、製造時におけるメモリトランジスタのバラツキや使用時における変動に対する回路的補償がなく、読出し不良を発生する等量産性に対して安定でないという欠点がある。このような欠点は、今後、LSIが更に、大容量化、微細化するのにともない大問題化しよう。

このため、基準電圧発生回路に擬似メモリトランジスタを用いる手法が考えられていたが、製造時における浮遊ゲートの電位(初期値)は、プラズマエッチング等製造工程で印加される電界の程度によって大きく変化し不安定であるため、基準電圧を発生する回路に用いる事は適していないということから見捨てられていた。

本発明の目的は、バラツキや変動に対する回路 的補償手段を有しかつ安定した読出し回路を提供 する事にある。

(同題点を解決するための手段)

本発明の回路は、浮遊ゲートを有し電気的に書

込み及び消去可能な絶縁ゲート電界効果型メモリトランジスタをメモリ素子とする不揮発性半導体記憶装置における読出し回路において、

メモリ素子およびメモリ素子に対する必要最少限の読み書き回路と同構成の擬似メモリ素子および擬似回路から成り擬似メモリ素子の読出電圧をメモリ素子の読出電圧に対するリファレンス電圧 として供給するリファレンス電圧発生部と、

外部から基準電圧を設定するリファレンス電圧 設定部と、

リファレンス電圧と基準電圧とを比較する比較

とを同一集積回路内に設け、リファレンス電圧を設定するときには、上記比較において一致するまで提供メモリ素子への書込みを行うように提供に回路を動作させるようにしている。 (実施例)

次に本発明について図面を参照して説明する。 第1図は本発明の一実施例を示すブロック図であり、メモリ部1、リファレンス電圧発生部2.

リファレンス電圧設定部3,2つの比較器4および5並びにゲート(否定論理和回路)6が一つの 半導体集積回路内に収容されている

メモリ部1は、メモリ素子群、アドレス選択回路、読出し回路、書込み回路等メモリ動作を行う回路群からなり、読出動作時には読出電圧V^を発生する。比較器4は、この読出電圧V^とリファレンス電圧Vaとを比較し、その結果に応じて出力電圧V。を出力する。

リファレンス電圧設定部3は、本半導体集積回路を製造した後において、リファレンス電圧 V a を設定するときにのみ機能した、設定電圧 V ion を発生する。設定電圧 V ion は、比較器 5 によってリファレンス電圧 V a と比較され、この結果はプィート6を介してリファレンス電圧 V a の値を設定電圧 V ion と 間値に設定することである。リファレンス電圧 V a

は、いったん設定されると、制御電圧V。の除去によっても、その値を保持し、前述のように、メモリ部1からの読出電圧Vaとの比較に供せられる。

リファレンス電圧発生部2は、第2(B)図に

示すように、1メモリ素子に対するメモリ部1と同構成であり、図において「D」を付した各トランジスタは、第2(A)図の「D」を付されたトランジスタの擬似トランジスタであることを表わす。リファレンス電圧発生部2は、多数のメモリ素子に共用される。

次に第2(A)図と第2(B)図の動作を説明するが、両者は基本的には同様であるので、第2(A)図についてのみ説明する。 母込動作時においては、駆動信号 X と母込み信号 V vaは + 25 ボルトとし、消去動作時においては前者のみ + 25 ボルトとし、また、ライトイネーブル信号 W / E は両場合ともに"H"レベルとする。

"O"を書込む場合には、書込み電圧 V coを + 25ポルトとしてトランジスタ M 3を介してトラ ンジスタ M 1 の浮遊ゲート上に形成したコントロールゲートに+ 25ポルトを印加し、また、書込み 電圧 V ppを O ポルトとしてトランジスタ M 6を介 してトランジスタ M 1 のドレインを O ポルトにす る・この結果コントロールゲートとドレインと の間に高電界が生じドレイン上に形成した薄い(100 オングストローム)酸化膜を通して浮遊ゲートにF-Nトンネル電流によってドレインから電子が注入される。このように浮遊ゲートに電子が注入され、消去動作が終了しても浮遊ゲートに電子が重子が食れた状態を保持する。浮遊ゲートの電位が負になることにより、コントロールゲートから見たスレッショールド電圧は+6ボルトと高くなる。

次に"1" 書込みは次の様にして行う。書込み 電圧 V caを O ボルトとしてトランジスタ M 3 を介 しトランジスタ M 1 のコントロールゲートを O ボ ルト、そして、書込み電圧 V ppを + 25ボルトとし てトランジスタ M 6 を介してトランジスタ M 1 の ドレインに + 25ボルトを印加する。この結果、浮ー 遊ゲートからドレインに電子が放出し浮遊ゲート の電位は正になる。これにより、コントロールゲートから見たスレッショールド電圧は - 3 ボルト になる。

消去動作は、上述の"0"書込みの場合と同様

であり、たとえ"1"が書込まれていても強制的に"0"書込み状態となる。また、読出し動作はコントロールゲートの電位を 0 ボルトにして上述のように、"0"書込みと"1"書込みとで設定されたスレッショールド電圧値に応じてトランジスタ M 1 をオフ・オンさせることにより行う。

トランジスタM1がオフの場合、トランジスタM5, M4, M2およびM1の間に電流パスが存在しないため、読出電圧Vaは電源電圧Vccレベル、また、トランジスタM1がオンの場合は、読出電圧VaはVcc-α・Ionになる。ここでαはトランジスタM4のコンダクタンスg ■と、ノア回路N1のゲインによって決定する回路定数である。

リファレンス電圧発生部2はメモリ読出動作時にはメモリ部1と連動し、リファレンス電圧VaはトランジスタM1Dのオン電流Ionによって決定するが、動作安定上、トランジスタM1がオフ時の読出電圧VAとオン時の読出電圧VAの中間電圧値に設定する事が最も望ましい。

リファレンス電圧V n を設定するには、先ず、メモリ部 1 に対するのと同様にして、トランジスタM 1 D を消去する。次に、リファレンス電圧設定部 3 を使用する。

リファレンス電圧設定部3は、第2(C)図に示すように、トランジスタMN1、MN2、MN3とノア回路NN3によって構成され、このうちトランジスタMN2、MN3とノア回路NN3は、メモリ部1およびリファレンス電圧発生部2における読出し回路と同構成になっている。

上述のトランジスタM1Dの消去後、リファレンス電圧設定部3において、制御信号V。をキ3ボルトに設定しトランジスタMN1のオン電流を20マイクロアンペアに設定し、読出動作モードにして、設定電圧Vion とリファレンス電圧Va とを比較器5によって比較する。トランジスタM1Dはオフであるためリファレンス電圧Va は電器mVccレベルで、Va>>Vion となり、比較器5の出力を"L"レベルにする。

次に、書込み電圧VェをOボルト、書込み電圧

Vwiを+25ボルト、制御信号Vw3を"し"レベルに設定する事により、制御信号Vw2は"H"レベルになるので、トランジスタM6DがオンしてトランジスタM1Dのドレインに高電圧が印加され書込みを開始し、スレッショールド電圧が徐々に低くなりリファレンス電圧発生部2のオン電流Ionが大きくなっていく。

このような書込みと読出しを繰り返し、リファレンス電圧発生部2におけるオン電流 Ionが 20マイクロアンペアを少しでも越えると比較器 5 の出力は "H" レベルとなって制御信号 V w2は "L" レベル、従ってトランジスタ M 6 D はオフ、トランジスタ M 1 D のドレインは 0 ボルトになり 書込みを停止する。

なお、第1の実施例におけるトランジスタMN 1のかわりに、デプレーション型トランジスタを 設ければ、ゲート電圧をOボルトにすることによって一定のオン電流IoNをトランジスタM1Dに 設定する事が可能になり、第2(C)図内の制御信号V。が不要になるので、出力ピン数が減り、またテスト時間の短縮等効率を上げることができるという利点がある。

〔発明の効果〕

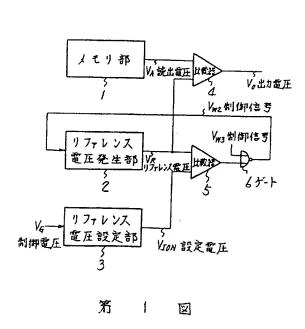
以上説明したように、本発明は、擬似メモリトランジスタを用いこのメモリトランジスタのオン電流を設定できる掛込み/消去回路を設けることにより、製造後に容易にオン電流、従ってリファレンス電圧を適正化でき安定な読出し動作を実現できる効果がある。

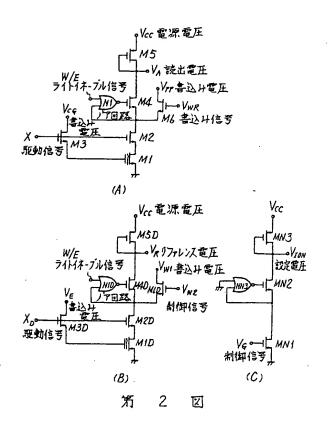
図面の簡単な説明

第1図は本発明の一実施例を示し、第2図は本 実施例の要部の詳細を示す。

1 … メモリ部、2 … リファレンス電圧発生部、 - 3 … リファレンス電圧設定部、4 , 5 … 比較器、6 … ゲート、M 1 ~ M 6 , M 1 D ~ M 6 D , M N 1 ~ M N 3 … トランジスタ、N 1 , N 1 D , N N 3 … ノア回路。

代理人 种理士 内 原 晋。

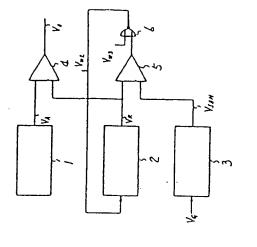




- (54) READ OUT CIRCUIT
- (11) 63-291294 (A) (43) 29.11.1988 (19) JP
 - (21) Appl. No. 62-126612 (22) 22.5.1987
- (71) NEC CORP (72) TAKESHI WATANABE
 - (51) Int. Cl. G11C17/00

which can set the on-state current of a dummy-memory transistor (TR) with PURPOSE: To realize stable read out operation by providing a write/erase circuit the aid of this memory. TR so as to easily make the on-state current, that means, reference voltage proper after the circuit is produced.

the reference voltage for the read voltage of the memory element, a reference memory element and a dummy circuit which have the same composition as element and supplying the read voltage of the dummy memory element as CONSTITUTION: A reference voltage generation circuit 2 consisting of a dummy a memory element and the circuit of required minimum limit for the memory voltage setting part 3 setting standard voltage from outside and a comparing part 5 comparing the reference voltage and the standard voltage are provided in a same integrated circuit. Then, when the reference voltage is set, the dummy, circuit is operated to write in the dummy memory element until the both voltage agree in their comparison. Thus the reference voltage can be made proper and the stable read out is realized.



li memory part, 4; comparator, 6; gate, V.; read voltage, V.; control voltage, V_{10,0} set voltage, V_{10,0} output voitage